

## 公募案内（助教）

所属	科学技術創成研究院
職名	助教
人数	1名
専門分野	フォトニクス, 光エレクトロニクス, およびこれらに関連する分野
職務内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フォトニクスおよび光エレクトロニクス分野において新たな創造につながる研究活動</li> <li>● 半導体素子の設計・試作・評価のいずれかの実績があることが望ましい</li> <li>● 研究室における大学院課程および学士課程学生の研究指導</li> <li>● 電気電子系学士課程の日本語での学生実験などの教育</li> </ul>
応募資格	博士の学位を有すること、あるいは取得見込みであること
勤務予定地	大岡山キャンパス（最寄り駅：大岡山）
勤務時間等	専門業務型裁量労働制（みなし勤務時間：1日7時間45分, 週38時間45分）
任期	任期有り：5年以内（再任1回：5年以内）
試用期間	6ヶ月
給与	<p>年俸制※を適用する。</p> <p>※「退職手当一括支給型年俸制」 （本学退職手当一括支給型年俸制職員賃金規則による。）</p> <p>年俸額は現行規則に基づき、採用初年度は標準の値を参考に、次年度以降は評価次第となります。なお、退職手当は、退職時に別途支給されます。</p> <p>●参考年俸額（規則上の金額例示であり、実績額ではありません）</p> <p>&lt;助教（博士修了後すぐ採用）&gt;</p> <p>標準：500万円</p> <p>最低：480万円 } 評価により</p> <p>最高：560万円 } 変動します</p>
社会保険等	厚生年金, 共済（短期）, 雇用保険, 労災保険
雇用主	国立大学法人東京工業大学長
着任予定	令和6年4月1日以降、できるだけ早い時期
応募締切	令和5年11月10日（金曜日）必着
選考方法	書類審査ならびに面接 書類選考の後、面接、セミナー等をお願いする場合があります。 対面で実施する面接等に伴う旅費等の経費は自己負担でお願いします。
応募書類	<p>(1) 略歴調書（高卒以上の学歴, 職歴, 受賞歴, 電子メールアドレス）</p> <p>(2) 業績調書：①学術論文（査読有）, ②国際会議論文, ③その他, 等に分類／基調講演や招待講演は明記／学術論文と国際会議論文の被引用数（Citation）</p>

	<p>とそれらをまとめた h 指数 (h-Index) を、使用したデータベース*とともに付記</p> <p>*Google Scholar Citations, Scopus, Web of Science または Inspire</p> <p>(3) 主要原著論文別刷り 3 編以内 (コピー可)</p> <p>(4) 獲得実績がある場合には、競争的研究資金及び外部研究資金 (科学研究費補助金, 受託研究費, その他の競争的資金に分類/名称, 課題名, 研究期間, 総額, 代表・分担, 分担額 (研究代表者でない場合は明記))</p> <p>(5) 研究・教育に関する実績ならびに着任後の研究構想 (書式任意, A4 用紙 2 ページ程度)</p> <p>(6) 参考意見を伺える方 (2 名) の氏名, 所属, および連絡先</p> <p>(7) 応募者情報ファイル: 添付の Excel ファイルをダウンロードし、記入したもの</p>
書類提出方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ JREC-IN Portal から Web応募にて応募書類を提出して下さい (利用者登録がまだの方は登録が必要です)。</li> <li>・ 応募書類の(1)~(6)を全てPDFファイルに変換し、(7)とともに、1つの ZIP ファイルとし、以下の JREC-IN 求人公募の電子応募よりアップロードして下さい。</li> </ul> <p><a href="https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=4&amp;id=D123061718&amp;ln_jor=0">https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekJorDetail?fn=4&amp;id=D123061718&amp;ln_jor=0</a></p>
問合せ先	<p>所属: 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 氏名: 教授 中川 茂 連絡先 E-mail: snakagawa@ee.e.titech.ac.jp</p>
その他	<p>(1) 応募書類等の返却はしません。応募書類に含まれる個人情報は国立大学法人東京工業大学の定めに従い、本人事選考にのみ使用し、他の目的には一切使用しません。</p> <p>(2) 東京工業大学では、多彩な人材を確保し、大学力・組織力を高めるため、全ての研究分野において外国人や女性の参画する均等な機会を確保します。</p> <p>(3) 敷地内禁煙 (ただし、屋外指定箇所に喫煙場所設置)</p> <p>(4) 外為法に基づく特定類型該当性の確認あり</p> <p>(5) その他公募に関する事項は下記ページをご参照ください。</p> <p><a href="https://www.hyoka.koho.titech.ac.jp/eprd/recently/koubo/koubo.php">https://www.hyoka.koho.titech.ac.jp/eprd/recently/koubo/koubo.php</a></p>